Experiments on Laser-Plasma Acceleration at Nuclear Professional School, the University of Tokyo

A. Yamazaki^{1,A)}, A. Maekawa^{A)}, K. Koyama^{A)}, M. Uesaka^{A)}, T. Hosokai^{B)}, A. Zhidkov^{C)}

^{A)} Nuclear Professional School, the University of Tokyo

2-22 Shirakata - Shirane, Tokai, Naka, Ibaraki 319-1188, Japan

^{B)} Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology

2-12-1 O-okayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8550, Japan

^{C)} Central Research Institute of Electric Power Industry

2-11-1, Iwado-kita, Komae, Tokyo 201-8511, Japan

Abstract

We are developing a laser plasma cathode, which is expected to enable us to realize a compact high-quality electron accelerator. A quasi-monoenergetic electron spectrum can be generated through ultraintense laser-plasma interaction. We investigated the correlation between the laser-plasma interaction and the generated electron properties via single shot measurement. We found that a preformed laser channel plays an important role to achieve the monoenergetic spectrum. In order to control the laser plasma interaction for the laser plasma cathode, it is importance to control the laser prepulse and preplasmas. We developed an experimental setup to control preplasma effects by an artificial prepulse. We also studied the effect of external magnetic field on plasma behavior in a gas target.

東京大学原子力専攻におけるレーザープラズマ加速実験

1. はじめに

レーザープラズマ加速では超短パルスレーザーの 超高強度場とプラズマとの相互作用によって非常に 大きな加速勾配が達成される。その利用範囲は高エ ネルギー加速器から医療用小型加速器、プラズマ物 理、実験室天文学と幅広い。レーザープラズマ加速 のうち、背景プラズマの一部を加速位相に捕獲する 事で取り出す方式をレーザープラズマカソードと呼 ぶ。レーザープラズマカソードから発生する電子 ビームのバンチ長は、レーザーの超短パルスとプラ ズマ波の高周波により数十フェムト秒の短パルスに なる事がシミュレーションなどから予想されている。

我々の研究室ではこれまで12TW・50fsレーザー を用いたレーザープラズマ相互作用の研究とレー ザープラズマカソードからの電子発生およびプリパ ルス依存性などを報告してきた[1-4]。プリパルス の照射によって発生し過熱されたプリプラズマの急 激な膨張によって衝撃波が駆動され、急峻な密度勾 配が生成される。そのようなプラズマ密度分布にメ インパルスが入射すると、メインパルスによって誘 起されたレーザー航跡場はその密度勾配で破砕を起 こす。それによって一部の電子がその先の航跡場に おける加速位相に入射され加速を受ける。我々はそ のような、プリパルスを含めたレーザー・プラズマ 相互作用と電子加速との関連を調べている。また、 レーザープラズマカソードからのフェムト秒電子バ ンチを計測するため、コヒーレント遷移放射を用い たバンチ長の評価を行っている。さらに、安定な電 子発生を目指し、プレプラズマ制御のための人工プ レパルス実験体系の構築、ガス標的中での外部磁場 効果の調査を行った。

2. 単色電子発生

本実験で使用するレーザーのパラメーターは、波 長790 nm、パルス幅37 fs、最大ピークパワー17 TW である。レーザーパルスはメインパルスの前にプリ パルスを持つ。再生増幅器からの自然増幅光による ナノ秒時間幅を持つプレパルスのメインパルスに対 する比(コントラスト)は5×10⁻⁷程度である。再生 増幅器の切り出しもれによる、3.7 ns前に存在する プリパルスのコントラストは1 × 10⁴程度である。こ のプリパルスの制御が生成されるプリプラズマ条件 に大きな影響を与える。レーザーの偏光は、光路内 のレベルシフトによって水平偏光と鉛直偏光を切り 換える事ができる。電子発生・プラズマ計測用実験 体系図を図1に示す。レーザーパルスの一部(約 0.5%) はビームスプリッターで切り出されてプラズ マ診断用のプローブパルスとして使用される。レー ザーのメインパルスは軸外し放物面鏡(f=178mm) によってガスジェット上に集光される。ガスジェッ トは口径1.2mm×4mm、マッハ数5の無衝撃波超音 速スリットノズルと高速ガスバルブから構成される。 プローブパルスはメインパルスと垂直な方向からガ スジェット上を通過する。プローブパルスとメイン パルスの時間差はプローブパルス行路上に設けられ た時間遅延行路によって変える事が可能である。そ

¹ E-mail: yamazaki@nuclear.jp



図1:レーザープラズマカソード実験体系

の後プローブパルスは結像用のレンズを通ってCCD カメラ上に導かれる。発生した電子ビームはレー ザーメインパルス下流に設置された蛍光スクリーン (DRZ) に照射される。電子分布に対応したスク リーンからの発光は画像増幅器付きCCDカメラに よって観測される。電子エネルギースペクトルを取 得する際は、ガスジェットと蛍光スクリーンの間に 偏向磁石を設置する。これらの計測は一発ごとに同 時計測される。ガスジェット後に偏向磁石を設置す る事で電子エネルギースペクトルを取得する事がで きる。図2は実験で取得されたレーザープラズマカ ソードから発生した電子のエネルギースペクトルで ある。実験条件は、ガス密度4 × 10¹⁹ cm⁻³、レーザー パワー11 TW、集光強度2 × 10¹⁹ W/cm²である。図2 (a)にあるように、この条件では主にエネルギー分散 100%の結果が得られるが、図2(b)のような準単色 エネルギー分布が発生する場合もしばしば存在した。 その場合のエネルギーピーク位置は約11.5 MeVで あった。エネルギー分布はショットごとにばらつく が、得られた最小のエネルギー広がりではΔE/Eは 10%(FWHM)であった。

このような単色電子発生の起源を調べるために、 プラズマのシャドウグラフと同時にレーザーのトム ソン散乱光を測定した。この時のレーザーメインパ ルスの偏光方向はプローブパルスの進行方向に垂直 である。従って、メインパルスがプラズマによって トムソン散乱された光はプローブパルスと同方向に 発せられる。図3はシャドウグラフと重ね合わされ たトムソン散乱の発光分布を示している。プローブ の到達時間はメインパルス通過後5.2 psである。ガ ス密度、レーザーパワー、プリパルス条件は先と同 様である。これらの像は対応するエネルギースペク トルと共に1ショットごとに同時計測される。図3



図2:電子エネルギースペクトル。(a)100%エネ ルギー広がり。(b)準単色エネルギー分布

(a) Laser	(b) Laser
Laser Gasjet 1.1mm	Gasjet 1.1mm

図3:レーザープラズマのシャドウグラフとト ムソン散乱。(a)100%エネルギー広がりの場合。 (b)準単色エネルギー分布が発生する場合

(a)および(b)は、図2におけるエネルギー広がり 100%のケース(a)および準単色エネルギー分布のケー ス(b)にそれぞれ対応する。準単色エネルギー分布を 持つ場合には、レーザー集光点付近約300 µmの長さ に渡って、レーザー進行軸方向に沿って線状の発光 が見られた。その線状の発発光を拡大して見てみる と、その分布は周期的に並んだ発光点から構成され ている事が分かる。これは、メインパルスがプラズ マ中で周期的に集束と発散を繰り返しているためで あると考えられる。このようなレーザーパルスの集 束・発散は、適度な分布を持ったプラズマ密度チャ ンネル内で発生する事が数値シミュレーションから 分かっている。また、プラズマ波の破砕とプラズマ 波への電子入射がそのレーザー集光点において発生 する事が期待される。

3. 人工プリパルス

真空容器内のガス標的上にメインパルスの約10% のエネルギーを持った人工プレパルスが集光される。 人工プレパルスの時間幅は約300ps (FWHM)である。 これによってメインパルスの到達前(0~2ns前) にプレプラズマを生成することができる。プローブ パルスと人工プレパルスは波長分離ミラーによって 分離される。

図4にシャドウグラフを用いて観測したプレプラ ズマの様子を示す。人工パルスの集光位置に応じて 人工プレパルスによるプラズマが生成されているこ とが分かる。上図では上流側(左側)ガスジェット 端部の円形のプラズマが人工プレパルスによるプレ プラズマである。その下流の線状の分布はメインパ ルスが持つプレパルスによるプレプラズマである。



図4:シャドウグラフによるプレプラズマの観測



図5:電子発生分布の磁場効果

人工パルスの集光位置を変えることでプレプラズマ の生成位置を変えることができる。

4. 外部磁場効果

また、プリプラズマの拡散を外部磁場印加によっ て制御する実験を行った。ガス標的にメインレー ザー進行方向軸に沿った外部磁場を印加する。発生 した電子の分布を下流に設置された蛍光スクリーン で観測する。磁場をオンオフすることで磁場の影響 を調べる。図5はスクリーン上での電子発生分布で ある。磁場(B=0)においては発散が約60mmと広がっ ている。磁場(B=0.2T)においてはスクリーン上での 電子分布は3.6mmと指向性が劇的に向上する。また、 この際の電子発生はショットごとのばらつきが抑制 され、安定化される[5]。また、現在はより強い外 部磁場印加によりチャネル状のプリプラズマを形成 する事を目指し、1Tの磁場発生が可能な磁気回路の 設計、製作を行っている。

5. まとめ

電子エネルギー計測とトムソン散乱の同時計測に より、単色電子発生とレーザーチャンネルの相関を 見出した。周期的な発光分布はチャンネル内におけ るレーザーの集束・発散を示唆している。ヘリウム ガス密度4 × 10¹⁹ cm⁻³、レーザー集光強度2 × 10¹⁹ W/cm² に お い て エ ネ ル ギ ー ピ ー ク 11.5 MeV ($\Delta E/E10\%$ (FWHM))を得た。

レーザープラズマ相互作用のためのプレプラズマ 条件を制御するために、人工プレパルスを付与する 実験体系の構築と外部磁場印加の影響の調査を行っ た。また、外部磁場印加によって、電子ビームの電 荷量の向上、エネルギーの向上、指向性の向上など が確認された。特に指向性、安定性については飛躍 的に向上した。今後は、製作中の磁気回路を用いた 外部磁場印加実験により準単色電子発生を目指す。 また平行して、放電型キャピラリーを用いた2段階 加速による準単色電子発生も試みる。

参考文献

- [1] T. Hosokai, et al., Phys. Rev. E 6 7 (2003) 036407.
- [2] T. Hosokai, et al., Phys. Plasmas **1 1** (2004) L57.
- [3] T. Ohkubo, et al., Phys. Plasmas 1 3 (2006) 033110.
- [4] K. Kinoshita, et al., Jpn. J. Apl. Phys. 4 5 (2006) 2757.
- [5] T. Hosokai, et al., Phys. Rev. Lett. 9 7, 075004 (2006)